

NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 /
有機ケイ素先端材料開発技術者養成に係る特別講座

規則構造を有するポリシロキサン材料の 合成法、分析法等に関するワークショップ

2023 年 12 月 18 日 月 13:30~17:30

早稲田大学 西早稲田キャンパス 55号館1F第一会議室

受講料無料

※受講に伴う旅費、宿泊費等は受講者様負担です。

伊藤 真樹

Dow Silicones Co.

ポリシロキサン材料の
化学、特性、応用

井本 裕顕

京都工芸繊維大学

精緻な分子設計に基づく
かご型シルセスキオキサン材料

高橋 雅英

大阪公立大学

シロキサンを主成分とする
複合酸化物高分子の合成と応用

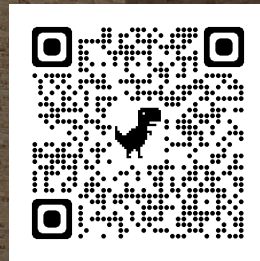
早稲田大学 物性計測センターの見学会を併設いたします。

アクセス

早稲田大学
西早稲田キャンパス
〒169-8555
東京都新宿区大久保3丁目4-1
東京メトロ副都心線西早稲田駅
出口3（早大理工方面口）がキャンパスに直結



お申込み



<https://forms.gle/zwzBZ8KmKQS4H37s5>

申込締切

2023年12月15日(金)17:00

申込多数の場合は、締切前に終了することがありますので、お早めにお申し込みください。

お問い合わせ

早稲田大学 下嶋研究室

☎ TEL: 03-5286-3281

✉ E-mail: polysil.waseda.oxane@gmail.com